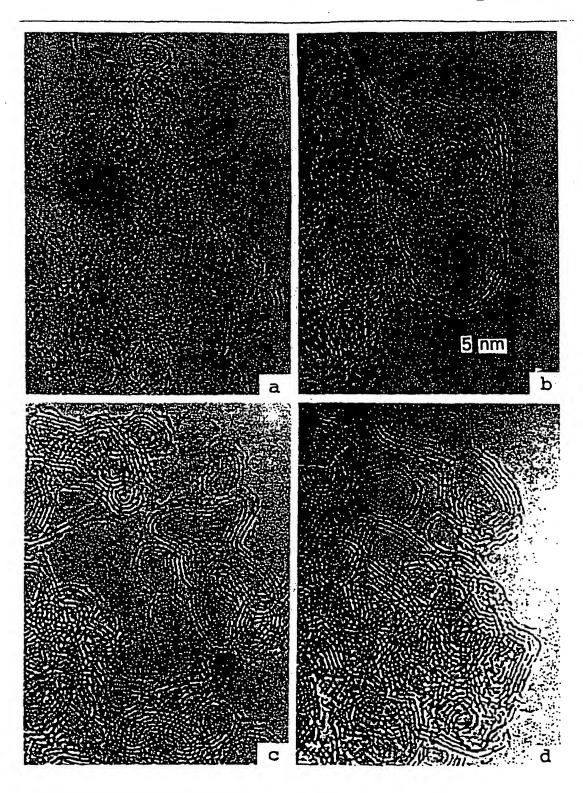


BEST AVAILABLE COPY

Fig. 2



BEST AVAILABLE COPY

-ia. 3

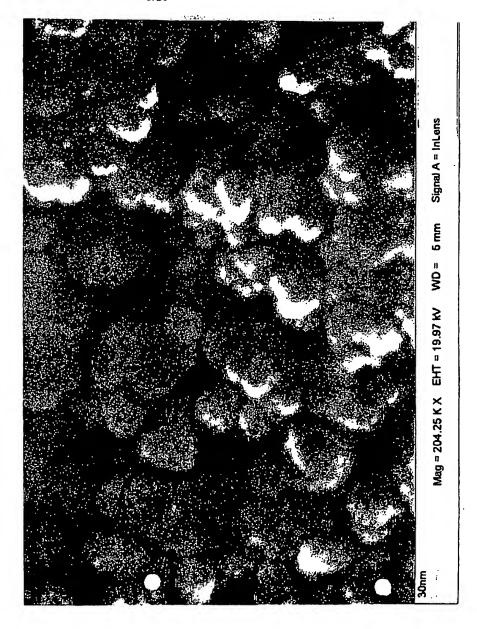
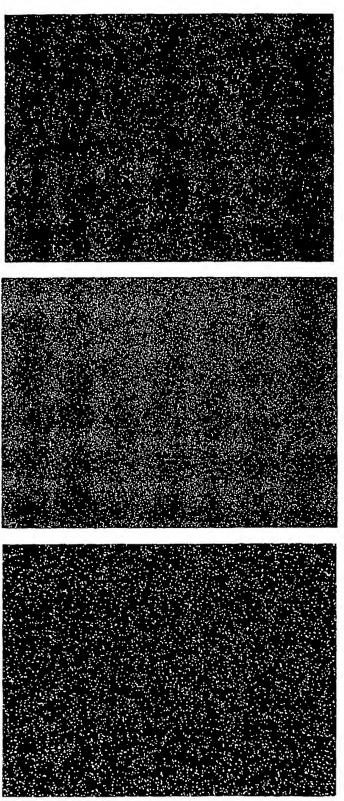


Fig. 4 Schema Oberflächen-Modifizierung von NCF - und Nanoverbund-Materialien bei der Herstellung von multifunktionalenNano Compounds energetische Oberflächen-Charakteristika (spezifische Oberfläche, Adsorptionshydrophile / hydrophobe Balance und Zeta-Potential...) hydrophobe hydrophile heterogene homogene Oberfläche Oberfläche Charakteristika Charakteristika Adsorbenten organische Matrix (Polymere) Speicher Lacke, Coatings Kunststoffe Filter Katalysatoren Öle, Fette Wachse polykristalline NCF-Systeme Polier-Pasten UPP CMP Polier-Suspensionen UPP **CMP** MRP Elektrolyte galvan. Beschichtungen elektro-chem. Systeme el..-chem. Beschichtungen

Fig. 5

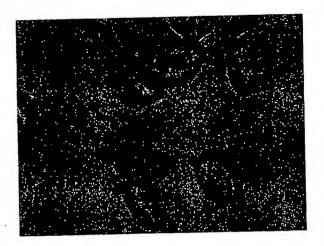


BEST AVAILABLE COPY

Fig. 6

| Eigenscl | naften |
|---|---|
| | |
| Nano-Carbon-Fu | illarena (NCF) |
| | |
| Morphologie / Modifikation | sp3=100% [(111)50/37=2 theta] //sp2 |
| Kristallform | Kristallit/sphärisch >>C ₂₄₀ |
| 1 | • |
| Kömungsbereich, norm. Cluster-Festigkeit | 0,005 - >50 μm 24,8 - 35,9 N |
| Dichte, pykrometrische | 3.40 g / cm ³ |
| Oberfläche, spezifische | 120 - 530 m ² /g |
| Magnetisierbarkeit, mittlere | < 4 x 10 ⁻⁸ m ³ / kg |
| Scratch hardness (Mohs Scale) | 10 M |
| Anteile, flüchtige | < 3 % |
| Zeta-Potential | (-)20 - (+)10 mv |
| Optische Charakteristika | |
| Refractive index (Hg green 546,1 nm) | 2,5563 |
| C-line (656,28 nm) | >2,4099 |
| D-line (589,29 nm) | >2,41726 |
| F-line (486,13 nm) | >2,43554 |
| Near cut-off (UV at 226,5 nm) | 2,7151 |
| Brewster Winkel (at D-line) | 67,53 grad (°) |
| Reflection (normal incidence) | 0,17 |
| Optical transparency (225 nm - 2,5 µm) | > 6,0 µm |
| Visible region | 400 - 700 nm |
| Produktcharakteristika: | |
| Wärmekonduktivität | 1300 - 2100 W / mK |
| Thermodiffusität | 7.0 - 11.0 cm² / s |
| Ausdehnungskoeffizient, linear | 1.1-3.6 x 10 ⁻⁶ / K |
| Oxidationstemperatur, freie Atmossphäre | 350 - 420 °C |
| Graphitisierungstemperatur, Vakuum | 1100 - 1250 °C |
| Physik:-chem/Thermodyn/Charakteristika: | |
| P / Ps(=0,05/0,7) | >>3.3 / 0.65 J / m ² at |
| V(micropore) | 0.000294 cm ³ ∕g |
| A(micropore) | 24.377 cm ² /g |
| delta Cs | 3000 mJ / mole x g |
| Vpor/Dpor | 1,8/30 cm ³ g ⁻¹ /nm |
| d(P/Ps) | <735 J/g |
| Vads./d | 500/1,5 cm ³ g ⁻¹ /nm |

Fig. 7



con 1.cts

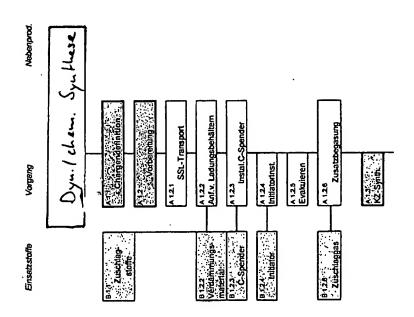
Fig. 8/1

Produktionstechnologie, beispielhaft

Technologisches Fluß-Schema

Nano-Carbon-Fullerene ~ NCF

| Kosten | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|----------------------|---------|---------|------------------------|--|
| EPIDMI | | i | | 0.50 | 20.00 | 1.30 | 31.50 | |
| Beder | bezogen auf mitti. Durchs étze | : | | 99 | S | ŝ | ជ ហ | |
| Soezffiziero Bederf EP | - | Zuschi.st. | Diesel / Spesen | Verd.mat. | SSbd150 | : | N ₂ (techn) | |
| Obiek | | £. | | B 1.2.2 | B 1.2.3 | B 1.2.4 | 81.2.6 | |
| Objeta Zeif Mi Personal AZ Mi | | | 17.0/6.0 | 5.0 | | | | |
| Personal | | | 2 bzw. 1 | ~ | | | | |
| Zeit (h) | | | 17.078.0 | 2.0 | | | | |
| Objekt | | | A 1.2.1 | A 1.2.2 bis A 1.3 | | | | |



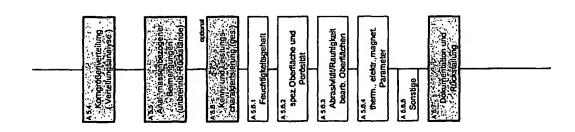
| Fig. 8/2 | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Ц. | - | | | | | | | | | | | | |
| | | 0.00584 | 30.00 | 3.00 | 2 | | | 5 | 3 | 0.25 | | 0.25 | |
| • | | 200 | - | 0.2 | <u>.</u> | | | • | 2 | 20 | | 48 | |
| • | | H ₂ O | Testreag. | H,O, | į | | | | | E.Energ. | | E.Energ. | |
| • | | B 1.4.1 | B 1.4.2 | 81.4.5 | | | | | | B 2.1.2 | _ | B 2.2 | |
| • | 4.0 | | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | | 5.0 | | | | 6,0 | |
| • | α | | - | - | - | - | | • | | | | 1.0 | |
| • | 0. | | 0.75 | 72 | 24 | 9.6 | | 7.0 | | | | * | |
| • | A 1.4 bis | | A 1.4.4 | A14.5 | A 1.4.8 | A1.4.7 | | A 2.1 bis A 2.1.3 | | | | A 2.2 | |
| | C 1.4.1 Freiuff | | | | C148 S27 | | | | | | · | | |
| | A 1.4 Nechberetung A 1.4.1 Abgasung | A 1.4.2 Nedspatung | Entberen/Sammein | A 1.4.5 Schadstoffbehandlung | A 1.4.6 Sedimentation | A1.4.7 Surrytransport | P. Wash | Service Constitution of the Constitution of th | A211 Filter beschicken | A 2.12 Druckfilbation | A 2.1.3 FilterAuchenentrahme | Troctoungs | median Zerdeineung grob/fein |
| | | B14.1 | B 144 Testragenzien | 8 14.5 NBOH | HOL | | | | 8 21.F. State Filter Paper Stury | B 212 + | | 822 Heißluff | |

BEST AVAILABLE COPY

| Fig. 8/3 | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---|---|---|---------------|---|---|-------|--------|-------------|----------------------------------|--------------|------|
| Ĭ. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0.56 | 2.00 | | | 0.25 | 0.25 | | 0.0056 | 8 .1 | 0.0056 | 0.25 | |
| | | 5.01 | 5.01 0.2 g | | | 12 | 8 | | | 8 | 8 | 4 | |
| | | H,SO, | H,SO, | | | E-Energ. | E-Energ. | | Ş. | Abwasser | H ₂ O Fifterpapier | E-Eng. | |
| | | B3.1.1.1 | B31.1.2 | | | B 3.2.1 | B 3.2.1 | | 83.5 | C 3.5 | 8 3.6 | 83.7 | |
| | 8.0 | | | 0.25 | 0.1 | 0.25 | ì | 0.5 | : | | ! | 0.25 | |
| _ | ** | | | | - | - | - | ₩. | - | | - | | |
| | 90.5 | | | 0.25 | 0.7 | 1.5 | 3-5/3 | 10.0 | 6.4 | | 12.0 | 0.5 | |
| _ | A 3.1.1 | | | A 3.1.1.3 | A 3.2 | A 3.2.1 | A 3.3 | A 3.4 | A 3.5 | | A 3.6 | A 3.7 | |
| _ | | Respenze urbereitung 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 8.3.1.12 A.3.1.12 A.3.1.12 | 6 3.1.13 Section (A.3.1.13) Primármas senzugabe | (Voltablacen) | B32215 CA321 CA321 CA32(CA32(CA32(CA32(CA32(CA32(CA32(CA32(| B. S. Frenche C. S. Hallpretander C. B. | EST | | Sediffering | A3. (Streem) | sz. edlur | COPY |

Fig. 8/5

| | |
|--|-----------------|
| | |
| | |
| | |
| ······································ | |
| | |
| | |
| | · |
| | |
| | |
| | |



. ia

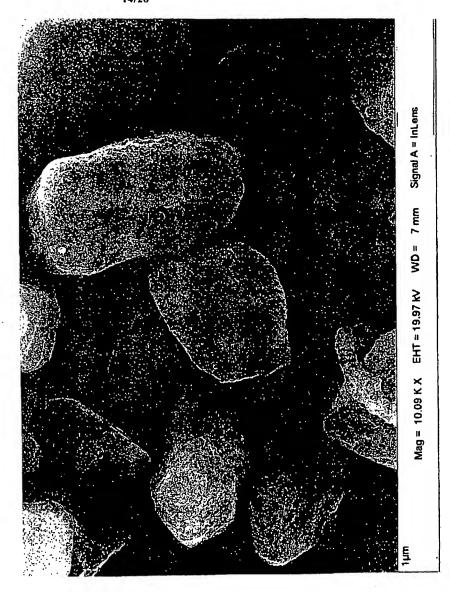
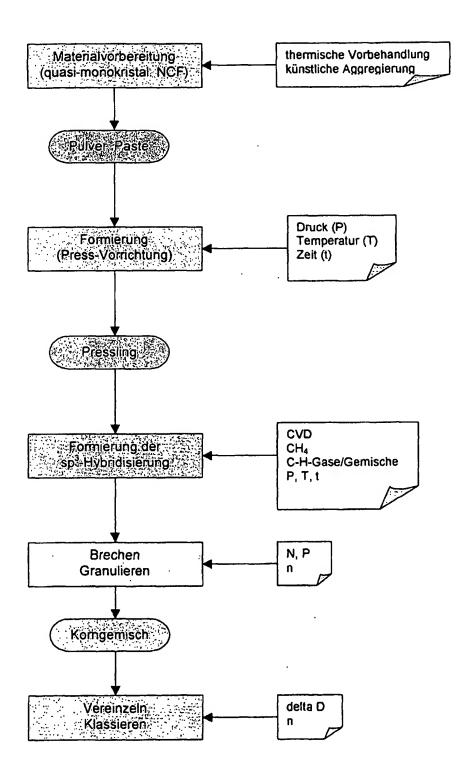
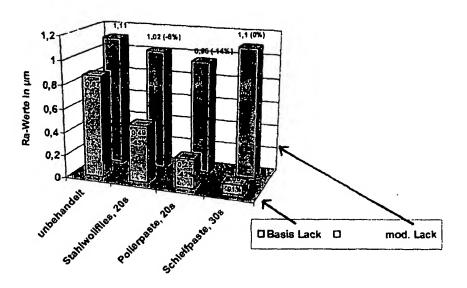


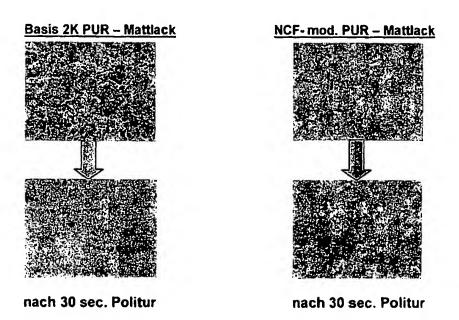
Fig. 10

Produktions-Technologie Poly-NCF



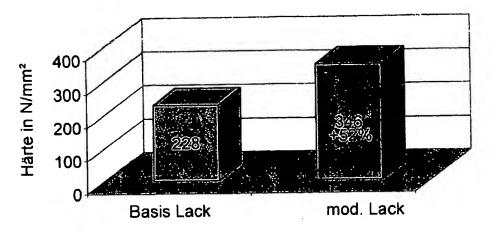


Abriebfestigkeit (Rauhigkeitsmessungen) NCF- modifizierter 2K-PUR-Mattlacke

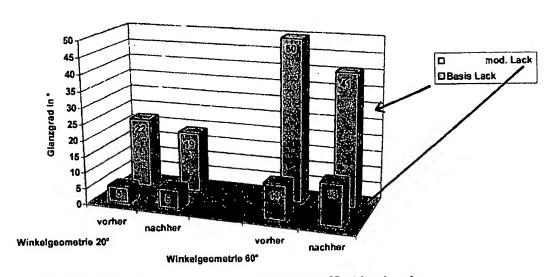


Aufnahmen der Oberflächenstruktur (Textur) von normalen und modifizierten Mattlacken vor und nach der Politur mit Diamant-Paste

Fig. 12

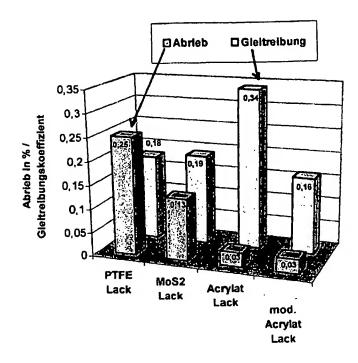


Vergleich der Martenshärte von Basis - (Referenz)-Mattlack und NCF-modifiziertem Lack

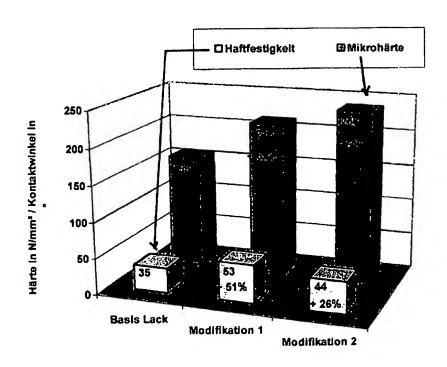


Scheuerbestädigkeit über Glanzgradbestimmung von Matt-Lacken im Vergleich

Fig. 13

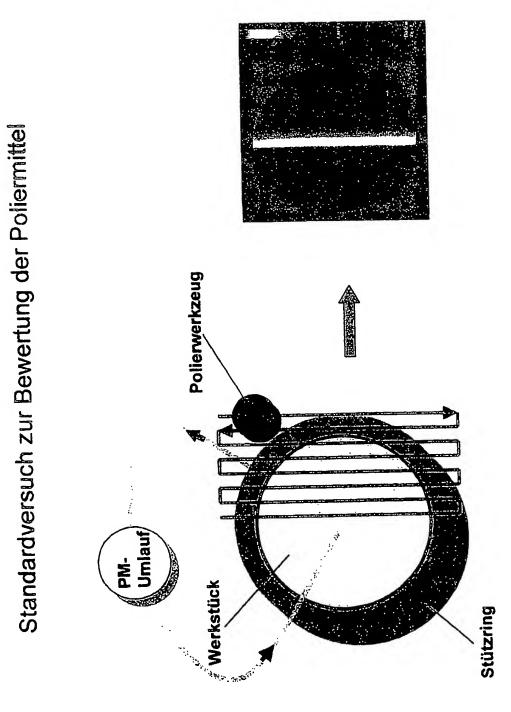


Abriebfestigkeit (Taber Abraser Test) und Gleitreibungswerte ausgewählter Lacksysteme



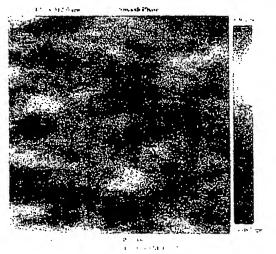
Mikrohärte (HV) und Haftfestigkeit (Kontaktwinkel) von NC-Lacken

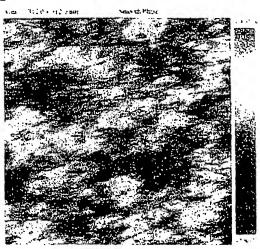
Fig. 14

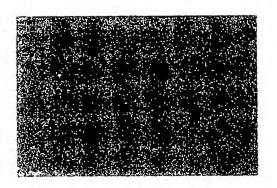


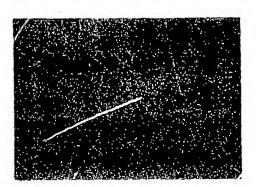
DEST AVAILABLE COPY

Mikrorauhigkeit 2,5x: 1,1- 1,2 nm (zum Vergleich Standard- D0,25: 1,3-1,7 nm) Mikrorauhigkeit 20x: 0,6 - 0,7 nm (zum Vergleich Standard- D0,25: 1,1-1,7 nm)









"Test der Suspension NCF P 0-0,5/8-EM für die CCP-Politur"

- Haupttestkriterien:
 mittlerer Abtrag
 Abtrag am Rand

 - zeitliche Konstanz
 - Kratzerstatus
 - u.a.

| 2 Kriterium | Bewertung | NCF-System | Referenz-Systeme |
|-----------------------|---|---------------|------------------|
| Abtrag | bis zu 100% höher | 800 nm | 300 – 600 nm |
| Abtragsverhalten | Anstieg der Abtragsleistung um 10-20% | | |
| Mikrorauhigkeit | bis zu 100% bessere Qual. (s. Grafik) | 0,12 - 0,4 nm | 1,1 - 1,7 nm |
| Kratzer | deutlich weniger (s. Bild) | |] |
| Ätz- u. Löseverhalten | generell keines | | |
| Verdünnbarkeit | bis 100% ohne Leistungs- u. Qualitätsverlust | , | |
| Eintragsverhalten | hohes Adsorptionpotential | | <u> </u> |
| Stabilität der Susp. | chemisch stabil über lange Laufzeit (20 h) | | |

Pech: Gug 55/64

Pollerzeit : 30min laufen lassen und 20 min wetzen

1.Sauberkeit

2.p-Rauhigkeit

3.p-Rauhigkeit

| Ζυ 2. μ-Rauhigkei | it in nm : | × 2,5 | x 40 |
|-------------------|-------------|-------|-------|
| | Mitte | 0.195 | 0.249 |
| • | Zone | 0.199 | 0.257 |
| | : Rand : | 0.264 | 0.355 |

3. Abtrag:

4. Bewertung Pollerverhalten:

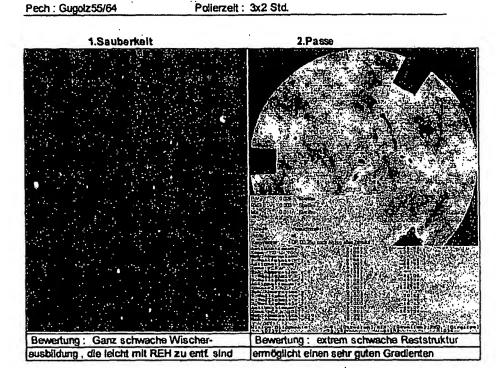
Bewertung: Isehr gut

ist zum ersten mal gelaufen wie gewohnt

wand ganz gut gelungen > gut

Bewertung: Oberfläche ist für den Arbeitsauf-

| | Passopolitur | Polierverhalten | Krustenbildung | |
|------------|--------------|---------------------------|----------------|--------------------|
| Bewertung: | sehr gut | gut | gut | |
| Bemerkung: | | laufen und wetzen o.k. | | Rockseite Passe |
| | | | | |



| Zu 2. µ-Rauhlgkeit in nm : | x 2,5 | x 40 nicht gemessen |
|----------------------------|-------|---------------------|
| Mitte : | 0.219 | -0.3 |
| Zone : | 0.232 | ~0.3 |
| Rand : | 0.256 | ~0.3 |

3. Abtrag: 1µ / Std.

4. Bewertung Pollerverhalten:

| | Passepolitur | Pollerverhalten | Krustenbildung | |
|------------|--------------|---|----------------|--|
| Bewertung: | gut | gut | schwach | |
| Bemerkung: | | schönes gleich- mäßiges ziehen und schnelle welsse Schaumbildung | | |

| 쏭 |
|----------|
| .2 |
| 7 |
| ゼ |
| 0 |
| 2 |
| \Box |
| |
| Ë |
| • |
| Q. |
| SS |
| <u>.</u> |
| Ċ |
| 10 |
| <u>o</u> |
| ğ |
| 山 |
| ш |
| |

| Radius 117 | Struers | SDS | Propandiol | PEG | PEG 200 | PEG 400 |
|--------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Passe / Restfehler | PV 0.025 Streifen | PV 0.039 Streifen | PV 0.041 Streifen | PV 0.025 Streifen | | PV 0.04 Streifen |
| erreicht ja / nein | a | Бĺ | ja | eľ | | Бĺ |
| Sauberkeit | | | | | | |
| erreicht ja/nein | E) | ja | e | ef | | i |
| Microrauheit 2,5x | 021-0.26nm | Linse lauft nur | . 10 257-0 369nm | 0.205-0.239nm | | .0.208-0.233nm |
| 40x | | -0.25-0.35nm unter starkem Zug | 6 356-0 428nm; 0 281-0 339mm | . 0.281-0.339nm | | 0.273-0.302rm |
| erreicht ja / nein | ja | zu Gefährlich | ja//hein | eſ | | e. |
| Radius 208 | | | | | | |
| Passe / Restfehler | | | PV 0.374 Streifens | PV/0374 Streifen PV-0/143 Streifen | PV 0.051Streifen | n PV 0.037 Streifen |
| erreicht ja/nein | ja | | ujeu: | v ujeu | e | a |
| Sauberkeit | | | | | | |
| erreicht ja / nein | ja | | ulau 🔭 | ujeu 🕌 | ujeu- | ja |
| Microrauheit 2,5x | ~ 0.2.0.3nm | | 0.414.0.73nm | | Tropisaniaun | Troiz/s.Aniiiūle 0.195-0.264nm |
| 40x | ~0.25-0.35nm | | 0.614-0.678nm | | ké in akzeptables | 1 0.249-0.355nm |
| erreicht ja / nein | ā | | ujeu | | Ergebnis | eį |

Ultra-Präzisions-Polishing (UPP)

Referenzergebnisse mit Poly-NCF-Compounds

| Material | Reakinmi | R | Iuju) | Einsatzbereiche |
|---|----------------|------|-------|---|
| Gd ₃ Ge ₅ O ₁₂ (Gadolinium Germanium Granat (GGG)) | 2,5 | 9'0 | 10' | hohe Härte (6,5-7,5), nicht spaltbar Mikrowellentechnik, Magnetblasenspeicher |
| SiC (Siliziumcarbid) | , (| 0.5 | 80 | hohe Harte (9,6) Infrarotheizstabe: Hochtemp Transistoren, IngKeramik |
| Al ₂ O ₃ (Aluminiumoxid / Saphirkristall o. als Keramikadditiv) | 2,8 | 9'0 | | hohe Härte (8-9), gute Wärmeleiteigenschaften optische Bauteile, Gleitlager f. Pumpen, Fadenführer |
| LINDO ₃ (Lithium Niobat (Metall) | 51.0 7.0 | 0,15 | | Modular-Kristall für Laser (n. Pockelseffect) |
| ZrO ₂ (Zirkonlumoxid) | 2'0 | 0,13 | | hohe Härte (7) Keramik, Schleifmittel, Röntgenkontrastmittel, Schneidmesser |
| Y ₃ Al ₅ O ₁₂ (Yttrlum Aluminium Granat (YAG) | 5,0 | 60 | | Lasermaterial |
| Si (Silizium-Einkristali) | 7 | 7 | , io | Halbleiterbereich, Wafer |
| MgF ₂ (Magneslumfluorid) | | 0.5 | · | hochbrechende Glaser |
| Nd:YAG (Neodym) | | 0,2 | | Laserstäbe, Kristall zur Lasererzeugung |
| | | | | |

BEST AVAILABLE COPY